PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/43084

H03H 9/05, 9/10, 9/25

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

26. August 1999 (26.08.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE99/00307

(22) Internationales Anmeldedatum: 5. Februar 1999 (05.02.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 06 818.2

18. Februar 1998 (18.02.98)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS GMBH & CO. KG [DE/DE]; Balanstrasse 73, D-81541 München (DE). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): STELZL, Alois [AT/DE]; Traunsteinstrasse 33, D-81549 München (DE). KRÜGER, Hans [DE/DE]; Peralohstrasse 13, D-81737 München (DE). DEMMER, Peter [DE/DE]; Bertelestrasse 24, D-81479 München (DE).

SIEMENS AKTIENGE-(74) Gemeinsamer Vertreter: SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).

Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht.

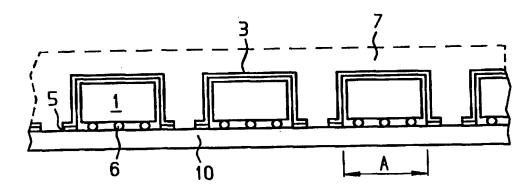
IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(81) Bestimmungsstaaten: CA, CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen

(54) Title: PROCESS FOR MANUFACTURING AN ELECTRONIC COMPONENT, IN PARTICULAR A SURFACE-WAVE COM-PONENT WORKING WITH ACOUSTIC SURFACE WAVES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES ELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS, INSBESONDERE EINES MIT AKUSTISCHEN OBERFLÄCHENWELLEN ARBEITENDEN OFW-BAUELEMENTS



(57) Abstract

In a process for manufacturing a surface-wave filter, a carrier plate 10 which can be subdivided into base plates 2 is provided with printed circuits in each base plate zone A and these are contacted with the active structures of surface-wave chips 1 by a flip-chip technique. A metal or plastic foil 3 or 4 is then laid on the carrier plate 10 fitted with chips and then processed under heat and pressure, for example, so that each chip 1 - except for the chip surface facing the carrier plate 10 - is enveloped and hermetically sealed on the carrier plate surface in the zones between the chips.

(57) Zusammenfassung

Verfahren zur Herstellung eines OFW-Filters, bei dem eine in Basisplatten (2) vereinzelbare Trägerplatte (10) jeweils in den Basisplatten-Bereichen (A) mit Leiterbahnen versehen und diese in Flip-Chip-Technik mit den aktiven Strukturen von OFW-Chips (1) kontaktiert werden, wonach eine Metall- oder Kunststoff-Folie (3) bzw. (4) auf die Chip-bestückte Trägerplatte (10) aufgelegt und z.B. druck- und wärmebehandelt wird derart, daß sie jedes Chip (1) – ausgenommen die zur Trägerplatte (10) gekehrte Chip-Fläche – umhüllt und in den Bereichen zwischen den Chips hermetisch dicht auf der Trägerplatten-Fläche aufliegt.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

1

Beschreibung

10

30

Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements, insbesondere eines mit akustischen Oberflächenwellen arbeitenden OFW-Bauelements

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements, insbesondere eines mit akustischen Oberflächenwellen arbeitenden OFW-Bauelements, mit einem Chip mit piezoelektrischem Substrat und aktiven Filterstrukturen, die mit Leiterbahnen einer Basisplatte kontaktiert sind, und mit einem kappenförmigen Gehäuse, das den Chip umhüllt und auf der Basisplatte dicht aufsitzt.

Zum Schutz gegen störende Umwelteinflüsse, insbesondere gegen chemisch aggressive Substanzen und Feuchtigkeit ist bei in Flip-Chip-Technik, d.h. mittels Bumps bzw. Lotkugeln mit den Leiterbahnen der Keramik- oder Kunststoff-Basisplatte kontaktierten aktiven Filterstrukturen zwischen Basisplatte und Chip eine gegebenenfalls mehrlagige, üblicherweise 2-lagige, strukturierte Schutzfolie, anmelderseits PROTEC genannt, angeordnet. Geschützt durch diese Folie kann das OFW-Filter nach dem Flip-Chip-Bonden mit Vergußmasse, z.B. Epoxidharz, unterfüllt und umgossen werden, ohne daß dabei die aktive Filterstruktur beschichtet und damit die Oberflächenwellen unzulässig gedämpft werden.

Es hat sich gezeigt, daß bei in Flip-Chip-Technik kontaktierten OFW-Filtern höchstfrequenten Durchlaßbereichs, d.h. typischerweise bei Chip-Abmessungen kleiner etwa 2 x 2 mm², trotz Nichtunterfüllung der entsprechenden Räume zwischen Basisplatte und Chip eine ausreichende Stabilität bei Temperaturwechselbelastung gegeben ist.

PCT/DE99/00307 WO 99/43084

Veranlaßt durch diese Erkenntnis hat sich die Erfindung die Aufgabe gestellt, ein Verfahren anzugeben, das einen Verzicht auf die teuere PROTEC-Kapselung der OFW-Bauelemente ermöglicht und trotzdem ausgezeichnete OFW-Bauelemente schafft.

5

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht die Erfindung bei einem Verfahren der eingangs genannten Art vor, daß eine in Basisplatten vereinzelbare Trägerplatte jeweils in den Basisplatten-Bereichen mit Leiterbahnen versehen wird, daß ein Chip je Ba-10 sisplatten-Bereich mit dessen Leiterbahnen in Flip-Chip-Technik kontaktiert wird, daß eine Deckfolie, insbesondere eine Metallfolie oder eine gegebenenfalls metallbeschichtete Kunststoff-Folie auf die Chip-bestückte Trägerplatte aufgebracht wird, daß die Deckfolie behandelt, z.B. wärme- und druckbehandelt wird derart, daß sie jedes Chip - ausgenommen die zur Trägerplatte gekehrte Chip-Fläche - umhüllt und in Bereichen zwischen den Chips auf der Trägerplatten-Fläche dicht aufliegt und daß die Trägerplatte in die einzelnen OFW-Bauelemente aufgetrennt wird.

20

30

35

15

Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen und der Zeichnung samt Beschreibung entnehmbar. Es zeigt:

- in teils gebrochener Darstellung eine Draufsicht Fig. 1: auf eine erfindungsgemäß verwendete Trägerplatte; 25
 - in teils geschnittener und gebrochener Darstellung Fig. 2: eine Seitenansicht eines ersten Ausführungsbeispieles einer gemäß dem Verfahren nach der Erfindung Chip-bestückten Trägerplatte; und
 - ein zweites Ausführungsbeispiel eines gemäß dem Fig. 3: Verfahren nach der Erfindung gefertigten OFW-Filters gleichfalls in teils geschnittener Seitenansicht.

PCT/DE99/00307 WO 99/43084

3

Gleiche Teile sind dabei mit gleichen Bezugszeichen bezeichnet.

Beim ersterwähnten Verfahren wird eine längs den Trennlinien B-B' und C-C' in Basisplatten 2 - s. Fig. 3 - vereinzelbare Trägerplatte 10, z.B. eine Keramik- oder Kunststoffplatte, jeweils in den Basisplatten-Bereichen A mit in der Zeichnung nicht dargestellten Leiterbahnen versehen, die üblicherweise zum rückseitigen Basisplatten-Bereich durchkontaktiert sind. 10 Bevorzugt gleichzeitig mit dem Aufbringen der Leiterbahnen wird dabei die Trägerplatte 10 entsprechend den Basisplatten-Abmessungen mit einem lötfähigen Metallraster 5 beschichtet und nachfolgend je Basisplatten-Bereich A ein Chip 1 mittels Bumps 6 mit dessen Leiterbahnen in Flip-Chip-Technik kontak-15 tiert.

Auf die Chip-bestückte Trägerplatte 10 wird schließlich eine Deckfolie - nämlich eine Metallfolie 3 geeigneter Dicke und Duktibilität - aufgebracht und z.B. in einem Autoklaven oder unter Vakuum druck- und wärmebehandelt derart, daß sie jedes Chip 1 dicht umhüllt - ausgenommen die zur Trägerplatte 10 benachbarte Chip-Fläche -, in den Bereichen zwischen den Chips 1 auf dem Metallraster 9 aufliegt und mit diesem längs des lötfähigen Metallrahmens verlötet ist. 25

20

30

Durch diese Art der Behandlung der Metallfolie 3 so auch durch Ultraschall-Beaufschlagung längs des Metallrasters 5 schmiegt sich die Metallfolie 3 an jedes Chip 1 quasi als kappenförmiges Gehäuse an, das mit seinen Stirnrändern 3a hermetisch dicht auf dem Metallrahmen 5 bzw. auf der Trägerplatte 10 aufsitzt.

Vorausgesetzt es wird kein hermetisch dichter Verschluß zwischen Folie und Basisplatte benötigt, so kann anstelle der 35

4

Metallfolie 3 eine gegebenenfalls zur elektromagnetischen Abschirmung metallbeschichtete Kunststoff-Folie 4 - s. Fig. 3 - verwendet werden, die z.B. aus einem Klebermaterial im B-Zustand besteht oder auf ihrer zur Trägerplatte 10 gekehrten Oberfläche kleberbeschichtet ist. Auch diese Folie, die wiederum einer Druck- und Wärmebehandlung in einem Autoklaven unterzogen werden kann, umschließt den Chip hermetisch dicht. Allerdings sitzt, da sich bei Kunststoff-Folien ein Metallraster 5 erübrigt, der Stirnrand 4a jedes "Kunststoff-Gehäuses" unmittelbar auf der Trägerplatte 10 bzw. auf der Basisplatte 2 auf.

Es erweist sich auch als geeignet, die Metall- oder Kunststoff-Folie 3 bzw. 4 vorab in einem durch die Basisplatten 2 bestimmten Rastermaß kappenförmig tief zu ziehen und diese teils tiefgezogene Folie über die Chip-bestückte Trägerplatte 10 zu stülpen, wonach sie in vorgenannter Weise mit ihren auf der Trägerplatte 10 aufliegenden Bereichen 3a bzw. 4a mit der Trägerplatte dicht verbunden wird. Diese Möglichkeit ist insbesondere für schrumpffreie oder schrumpfarme Trägerplatten von großer Bedeutung.

Die so entstandenen Gehäuse in Nutzentechnik können, wie dies in Fig. 2 strichliniert (s. Bereich 7) angedeutet ist, durch Umpressen oder Vergießen, z.B. mit Epoxidharz, weiter stabilisiert und zusätzlich hermetisch dicht mit einem Metallmantel abgedichtet werden.

Auf die Außen- und/oder Innenfläche der Metall- und Kunststoff-Folie 3 bzw. 4 können ferner partiell Schichtfolgen, bestehend aus Dämpfungsmasse, aufgebracht werden, die so abgestimmt werden, daß sie gegebenenfalls im Zusammenwirken mit einer Umpreß- oder Vergußmasse 7 störende akustische Volumenwellen dämpfen.

10

15

20

25

Als Dämpfungsmasse eignen sich insbesondere gefüllte Epoxidharze, z.B. mit SiO_2 , W, WO_3 oder Ag als Füllkomponente.

5

6

Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauelements, insbesondere eines mit akustischen Oberflächenwellen arbeitenden OFW-Bauelements, mit einem Chip (1) mit piezoelektrischem Substrat und aktiven Filterstrukturen, die mit Leiterbahnen einer Basisplatte (2) kontaktiert sind, und mit einem kappenförmigen Gehäuse, das den Chip umhüllt und auf der Basisplatte (2) dicht aufsitzt,
- daß eine in Basisplatten (2) vereinzelbare Trägerplatte (10) jeweils in den Basisplatten-Bereichen (A) mit Leiterbahnen versehen wird, daß ein Chip (1) je Basisplatten-Bereich (A) mit dessen Leiterbahnen in Flip-Chip-Technik kontaktiert
- wird, daß eine Deckfolie auf die Chip-bestückte Trägerplatte (10) aufgebracht wird, daß die Deckfolie behandelt wird derart, daß sie jedes Chip (1) ausgenommen die zur Trägerplatte (10) gekehrte Chip-Fläche umhüllt und in Bereichen zwischen den Chips (1) auf der Trägerplatten-Fläche aufliegt und
- 20 daß die Trägerplatte (10) in die einzelnen OFW-Bauelemente (1, 2) aufgetrennt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß als Deckfolie eine Kunststoff-Folie (4) verwendet wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Deckfolie eine metallbeschichtete Kunststoff-Folie 30 (4) verwendet wird.
 - 4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

daß als Deckfolie eine auf ihrer zur Trägerplatte (10) gekehrten Oberfläche kleberbeschichtete Kunststoff-Folie (4) verwendet wird.

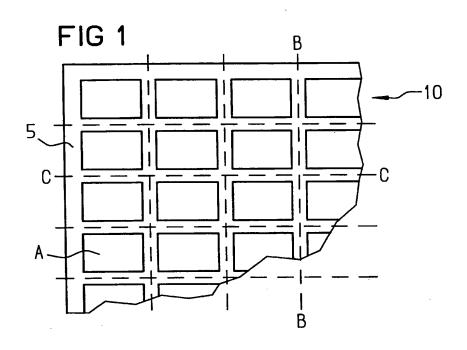
- 5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 daß als Deckfolie eine Kunststoff-Folie (4) aus einem Klebermaterial im B-Zustand verwendet wird.
- 10 6. Verfahren nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 daß als Deckfolie eine Metallfolie (3) verwendet wird.
 - 7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6,
- daß die Trägerplatte (10) entsprechend den BasisplattenAbmessungen mit einem lötfähigen Metallraster (5) beschichtet wird und daß auf die Chip-bestückte Trägerplatte (10) als Deckfolie eine Metallfolie (3) aufgebracht und behandelt wird derart, daß sie jedes Chip (1) umhüllt ausgenommen die zur Trägerplatte (10) benachbarte Chip-Fläche und in den Bereichen zwischen den Chips (1) auf dem Metallraster (5) aufliegt und mit diesem verlötet ist.
- 25 8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 daß die Deckfolie vorab in einem durch die Basisplatten (2)
 bestimmten Rastermaß kappenförmig tiefgezogen, über die Chipbestückte Trägerplatte (10) gestülpt und mit ihren auf der
 Trägerplatte (10) aufliegenden Bereichen mit der Trägerplatte
 (10) verbunden wird.
 - 9. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,

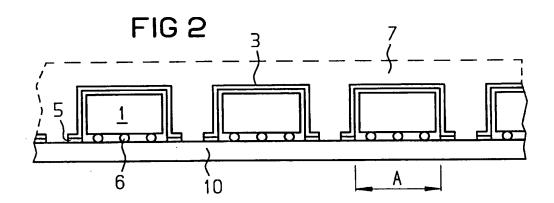
daß die Deckfolie durch Druck- und Wärmebehandlung auf die Chips (1) und die Trägerplatte (10) aufgebracht wird.

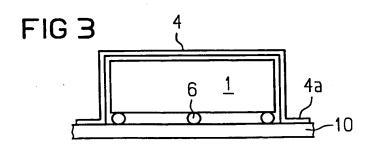
- 10. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8,
- 5 dadurch gekennzeichnet, daß die Deckfolie durch Ultraschall-Beaufschlagung längs des Metallrasters (5) mit der Trägerplatte (10) verbunden wird.
 - 11. Verfahren nach Anspruch 9,
- 10 dadurch gekennzeichnet, daß die Druck- und Wärmebehandlung unter Vakuum erfolgt.
 - 12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
- 15 daß als Trägerplatte (10) eine Keramik- oder Kunststoffplatte verwendet wird.
 - 13. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8 und 12, dadurch gekennzeichnet,
- 20 daß als Trägerplatte (10) eine durchkontaktierte, beiderseits mit Leiterbahnen beschichtete Keramik- oder Kunststoffplatte verwendet wird.
 - 14. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8,
- 25 dadurch gekennzeichnet, daß die Deckfolie nach Umhüllung der Chips (1) mit Kunststoff (7) umpreßt oder umgossen wird.
 - 15. Verfahren nach Anspruch 1 bis 8 und 14,
- daß auf die Außen- und/oder Innenfläche der Metall- und Kunststoff-Folie (3; 4) partiell Schichtfolgen, bestehend aus Dämpfungsmasse aufgebracht werden, die abgestimmt werden, so daß sie gegebenenfalls im Zusammenwirken mit einer Umpreß-

oder Vergußmasse (7) störende akustische Volumenwellen dämpfen.

- 16. Verfahren nach Anspruch 15,
- 5 dadurch gekennzeichnet, daß als Dämpfungsmasse gefülltes Epoxidharz verwendet wird.
 - 17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,
- 10 daß mit SiO_2 , W, WO_3 oder Ag gefülltes Epoxidharz verwendet wird.







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/DE 99/00307

A. CLASSIF	H03H9/05 H03H9/10 H03H9/2	25	
	International Patent Classification (IPC) or to both national classif	lication and IPC	
B. FIELDS S	SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classific	ation symbols)	
IPC 6	H03H H01L H05K		
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the extent the	at such documents are included in the fields sea	rched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data	base and, where practical, search terms used)	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	EP 0 840 369 A (TOKYO SHIBAURA CO) 6 May 1998 (1998-05-06)	ELECTRIC	1-3,5-7, 9,11-13, 15,16
P, Y P, A	page 77, line 39 - line 50; fi page 79, line 6 - line 14; fig page 80, line 29 - line 43; fi page 85, line 20 - line 24; fi page 89, line 9 - line 14; fig page 91, line 8 - line 18; fig page 91, line 8 - line 18	gure 11 igure 14 igure 16 gure 26D	10 4,8,14,
X Y A	& WO 97 02596 A (TOKYO SHIBAUR CO; FURUKAWA OSAMU (JP);CHISOM (JP)) 23 January 1997 (1997-01	A HITOSHI	17 1-3,5-7, 9,11-13, 15,16 10 4,8,14,
		-/	
X Fu	orther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
"A" docur cons "E" earlie filing "L" docur whic citat "O" docur	categories of cited documents: ment defining the general state of the art which is not sidered to be of particular relevance or document but published on or after the international grate ment which may throw doubts on priority claim(s) or continuous control of the side of another lion or other special reason (as specified) or ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or ar means ment published prior to the international filling date but rithan the priority date claimed	"T" later document published after the int or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention of the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the decument of particular relevance; the cannot be considered to involve an inventive step when the decument is combined with one or in ments, such combination being obvious the art. "&" document member of the same pater	n the application but application but a second underlying the claimed invention by the considered to occument is taken alone claimed invention niventive step when the lore other such docubes to a person skilled at family
Date of th	ne actual completion of the international search	Date of mailing of the international s	earch report
	22 July 1999	29/07/1999	
Name an	nd mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Authorized officer Polesello, P	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE 99/00307

ategory *	Citation of document, with indication where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
(PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 005, 30 May 1997 (1997-05-30) -& JP 09 008596 A (KOKUSAI ELECTRIC CO LTD), 10 January 1997 (1997-01-10) abstract	10
X Y	DE 31 38 743 A (SIEMENS AG) 7 April 1983 (1983-04-07) page 8, line 1 - line 15; figures 1,2	1-4,9, 12,13,15 8,14,16,
A	page 10, line 28 - line 32	5
Υ	US 5 410 789 A (NOTO KAZUYUKI ET AL) 2 May 1995 (1995-05-02) column 5, line 7 - line 23; figures 2,7,13 column 5, line 52 - line 68 column 6, line 27 - line 35	8,14,16, 17
X A	EP 0 637 871 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 8 February 1995 (1995-02-08) column 5, line 22 - line 47; figures 1,3-6; examples 1,3-6	1,6,7, 12,13,15 8-11,14, 16,17
X	WO 97 45955 A (SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS; PAHL WOLFGANG (DE); KRUEGER HANS (D) 4 December 1997 (1997-12-04) page 2, line 30 - line 37; figures 1,2 page 5, line 4 - line 20	1,6,7, 12,13
A	EP 0 794 616 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10 September 1997 (1997-09-10) abstract; figures 16,17 column 22, line 15 - line 42	1,6,12, 13,15
A	US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30 July 1996 (1996-07-30) column 2, line 14 - line 18	5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

PCT/DE 99/00307

Patent doc cited in searc		Publication date		tent family nember(s)	Publication date
EP 0840	369 A	06-05-1998	CN WO	1194058 A 9702596 A	23-09-1998 23-01-1997
JP 09008	3596 A	10-01-1997	NONE		
DE 3138	743 A	07-04-1983	NONE		
US 5410	789 A	02-05-1995	JP JP JP	6152292 A 6152293 A 6303069 A	31-05-1994 31-05-1994 28-10-1994
EP 0637	871 A	08-02-1995	DE DE JP NO US	69415235 D 69415235 T 7099420 A 942926 A 5459368 A	28-01-1999 20-05-1999 11-04-1995 07-02-1995 17-10-1995
WO 9745	955 A	04-12-1997	CA EP	2255961 A 0900477 A	04-12-1997 10-03-1999
EP 0794	616 A	10-09-1997	JP	10270975 A	09-10-1998
US 5540	0870 A	30-07-1996	US DE DE EP JP US	5437899 A 69321050 D 69321050 T 0579163 A 6182882 A 5580626 A	01-08-1995 22-10-1998 10-06-1999 19-01-1994 05-07-1994 03-12-1996

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 99/00307

		101752 3370	0007
a. klassifi IPK 6	ZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H03H9/05 H03H9/10 H03H9/25		
Nach der Inte	rnationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifil	kation und der IPK	
	CHIERTE GEBIETE		
Recherchierte IPK 6	er Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) H03H H01L H05K		
	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sowei		
Während der	r internationalen Recherche konsuitierte elektronische Datenbank (Nam	ie der Datenbank und evtl. verwendete Su	споедпте)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe d	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P,X	EP 0 840 369 A (TOKYO SHIBAURA ELE CO) 6. Mai 1998 (1998-05-06)	CTRIC	1-3,5-7, 9,11-13, 15,16
	Seite 77, Zeile 39 - Zeile 50; Ab		
	Seite 79, Zeile 6 - Zeile 14; Abb	i.	
	Seite 80, Zeile 29 - Zeile 43; Ab		
	Seite 85, Zeile 20 - Zeile 24; Ab 16 Seite 89, Zeile 9 - Zeile 14; Abb	·	
	26D Seite 91, Zeile 8 - Zeile 18; Abl		
	31 Seite 91, Zeile 8 - Zeile 18		10
P,Y P,A			10 4,8,14, 17
1	_	/	·
	eitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Inehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
* Besonde "A" Veröft aber	ere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : fentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach den oder dem Priontätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bede	it worden ist und mit der ir zum Verständnis des der s oder der ihr zugrundellegenden
"L" Veröft sche	ieldedattiff verberitigt, worden zu fentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- sinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer eren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	kann allein aufgrund dieser Verontenti erlinderischer Tätigkeit beruhend betr "Y" Veröffentlichung von besonderer Bede kann nicht als auf aufgederscher Tätig	ichung nicht als heu dus auf achtet werden uttung: die beanspruchte Erfindung keit heruhend betrachtet
ausi "O" Verö eine "P" Verö	gəführt) frentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach ; beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	werden, wenn die Veröffentlichung mi Veröffentlichungen dieser Kategorie is diese Verbindung für einen Fachman "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	it einer oder menteren anderen n Verbindung gebracht wird und n nahellegend ist n Patentfamilie ist
	es Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen R	echerchenberichts
	22. Juli 1999	29/07/1999	
Name un	nd Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Polesello, P	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 99/00307

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
ategorie'	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	nenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y A	& WO 97 02596 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO; FURUKAWA OSAMU (JP);CHISOMA HITOSHI (JP)) 23. Januar 1997 (1997-01-23)		1-3,5-7, 9,11-13, 15,16 10 4,8,14,
(PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 005, 30. Mai 1997 (1997-05-30) -& JP 09 008596 A (KOKUSAI ELECTRIC CO LTD), 10. Januar 1997 (1997-01-10) Zusammenfassung		10
X Y	DE 31 38 743 A (SIEMENS AG) 7. April 1983 (1983-04-07) Seite 8, Zeile 1 - Zeile 15; Abbildungen 1,2	·	1-4,9, 12,13,15 8,14,16, 17
Α	Seite 10, Zeile 28 - Zeile 32		5
Y	US 5 410 789 A (NOTO KAZUYUKI ET AL) 2. Mai 1995 (1995-05-02) Spalte 5, Zeile 7 - Zeile 23; Abbildungen 2,7,13 Spalte 5, Zeile 52 - Zeile 68 Spalte 6, Zeile 27 - Zeile 35		8,14,16, 17
X A	EP 0 637 871 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND COLTD) 8. Februar 1995 (1995-02-08) Spalte 5, Zeile 22 - Zeile 47; Abbildungen 1,3-6; Beispiele 1,3-6		1,6,7, 12,13,15 8-11,14, 16,17
X	WO 97 45955 A (SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS ; PAHL WOLFGANG (DE); KRUEGER HANS (D) 4. Dezember 1997 (1997-12-04) Seite 2, Zeile 30 - Zeile 37; Abbildungen		1,6,7, 12,13
A ·	1,2 Seite 5, Zeile 4 - Zeile 20		8-11
A	EP 0 794 616 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10. September 1997 (1997-09-10) Zusammenfassung; Abbildungen 16,17 Spalte 22, Zeile 15 - Zeile 42		1,6,12, 13,15
Α	US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30. Juli 1996 (1996-07-30) Spalte 2, Zeile 14 - Zeile 18		5

3



Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 99/00307

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0840369	Α	06-05-1998	CN WO	1194058 A 9702596 A	23-09-1998 23-01-1997
JP 09008596	A	10-01-1997	KEIN	E	
DE 3138743	Α	07-04-1983	KEINE		
US 5410789	Α	02-05-1995	JP JP JP	6152292 A 6152293 A 6303069 A	31-05-1994 31-05-1994 28-10-1994
EP 0637871	Α	08-02-1995	DE DE JP NO US	69415235 D 69415235 T 7099420 A 942926 A 5459368 A	28-01-1999 20-05-1999 11-04-1995 07-02-1995 17-10-1995
WO 9745955	Α	04-12-1997	CA EP	2255961 A 0900477 A	04-12-1997 10-03-1999
EP 0794616	Α	10-09-1997	JP	10270975 A	09-10-1998
US 5540870	Α	30-07-1996	US DE DE EP JP US	5437899 A 69321050 D 69321050 T 0579163 A 6182882 A 5580626 A	01-08-1995 22-10-1998 10-06-1999 19-01-1994 05-07-1994 03-12-1996